PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-038413

(43)Date of publication of application: 19.02.1993

(51)Int.CI.

ROID 53/04

(21)Application number: 03-195378

(22)Date of filing:

05 08 1991

(71)Applicant : MITSUBISHI HEAVY IND LTD

(72)Inventor: TAKAHASHI SADAMU

SAGI KUNIO KAGIMOTO YOSHIMI

IZUMI JUN OSHIMA KAZUAKI

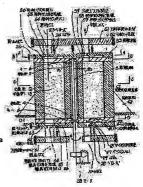
NAWATA HIDEO ISHIZAKI YASUYOSHI

(54) APPARATUS FOR GAS RECOVERY

(57)Abstract:

PURPOSE: To scale down the driving system of an apparatus for gas recovery to reduce its manufacturing and running costs by installing a stationary type adsorption- desorption vessel including two or more compartments filled with an adsorbent

CONSTITUTION: A stationary type adsorption-desorption vessel 41 includes two or more compartments 12 which are arranged along its central axis and are filled with an adsorbent 13. A peripheral channel for a raw material gas 55 and a peripheral channel 58 for a specified gas 58 on a movable sealing plate 52 are placed concentric; an opening for the raw material gas 56 and an opening for the specified gas 59 are arranged to overlap with the corresponding peripheral channel 58 of the same radius. By the rotation of a rotary valve plate 53, the raw material gas supplied from the side of the peripheral channel for the raw material gas 55 is supplied to the compartments 12 in the stationary type adsorption-desorption vessel 41 one after another, and by



the suction from the side of the pheripheral channel for the specified gas 58, the specified gas is sucked from each of the compartments 12 one after another. This relation also holds between a rotary valve plate 63 and a movable sealing plate 62, so that an unadsorbed product gas is discharged through an opening for the product gas 66, a peripheral channel for the product gas 65, and an exhaust port for the product gas.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.03.1997

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2971202 27.08.1999

[Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of

(19)日本国特許庁(JP)

B 0 1 D 53/04

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-38413 (43)公開日 平成5年(1993)2月19日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

C 9042-4D E 9042-4D 技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全11頁)

(21)	144	56.H	县

特顯平3-195378

(22)出願日

平成3年(1991)8月5日

(71)出願人 000006208

三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号

(72)発明者 高橋 定

長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工業株式

会社長崎研究所内

(72)発明者 佐木 邦夫

長崎市飽の浦町 1番 1号 三菱重工業株式 会社長崎研究所内

(72)発明者 鍵本 良実

長崎市館の浦町1番1号 三菱重工業株式

会社長崎研究所内

(74)代理人 弁理士 坂間 暁 (外2名)

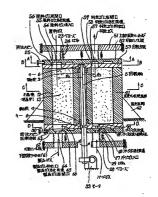
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ガス回収装置

(57)【要約】

【目的】 吸脱着器を固定式とすることによって、駆動 系を小型化し、製作コストおよびランニングコストを低 滅させる。

【構成】 内部にその中心軸に沿う複数の区画室を有し その中に吸着剤が充填されている固定式吸脱着器、原料 ガス用開口と特定ガス用開口とを有し回転する第1の回 転弁板、原料ガス用全周溝と特定ガス用全周溝とを有し 回転しない第1のシール板、製品ガス用開口とパージガ ス用溝とを有し前記第1の回転弁板と同速度で回転する 第2の回転弁板、および製品ガス用全周溝とパーシガス 用全周溝とを有し回転しない第2のシール板を備え、さ ちに上記各シール板と上記各回転弁板とを共に上記吸脱 着器のそれぞれの側の端面に押付ける与荷重機構を備え た。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 内部にその中心軸に沿う複数の区画室を 有しその中に吸着剤が充填されている固定式吸脱着器、 原料ガス用開口と特定ガス用開口とを有しその一面が前 記吸脱着器の一端面に接し前記軸方向に可動でかつ同軸 まわりに回転する第1の回転弁板、原料ガス用全周溝と 特定ガス用全周溝とを有しその面が前記回転弁板の他の 面に接し前記軸方向に可動であるが同軸まわりに回転し ない第1のシール板、製品ガス用開口とバージガス用溝 とを有しその面が前記吸脱着器の他の端面に接し前記軸 10 方向に可動でかつ同軸まわりに前記第1の回転弁板と同 速度で回転する第2の回転弁板、および製品ガス用全周 溝とパージガス用全周溝とを有しその面が前記第2の回 転弁板の他の面に接し前記軸方向に可動であるが同軸ま わりに回転しない第2のシール板を備え、さらに上記各 シール板と上記各回転弁板とを共に上記吸脱着器のそれ ぞれの側の端面に押付ける与荷重機構を備えたことを特 徴とするガス回収装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[産業上の利用分野] 本発明はガス回収装置に関するものである。

[0002]

[従来の技術] 図6は本件出願人が、さきに平成3年特 許願第179553号によって出願した回転式ガス回収 装置の縦断面図、図7は図6のE-E断面図、図8は図 6のF-F断面図、図9は図6のG-G断面図である。 【0003】図において、14は原料ガス供給用のガス 圧縮機、15は特定ガス吸引排出用の真空ポンプ、21 は上記圧縮機14と真空ポンプ15とに連り、それぞれ 30 の連る部分に原料ガスマニホールドと特定ガスマニホー ルドとがそれぞれ形成されている上部固定マニホール ド、22は同マニホールドの下方に設けられ回転が阻止 され上下方向にのみ可動の可動シール板、8は同可動シ ール板に設けられている原料ガス流入口、8 Xは同流入 口に連る溝、9は前記可動シール板に設けられている特 定ガス排出口、9Xは同排出口に連る溝、23は上部固 定マニホールド21の原料ガスマニホールドと原料ガス 流入口8、あるいは同上部固定マニホールド21の特定 ガスマニホールドと特定ガス排出口9とを連通させるべ 40 ローズ、24は上部固定マニホールド21と可動シール 板22との間に設けられているばね、25は可動シール 板22の回転を阻止する回り止めビンである。

[0004]26は製品ガスマニホールドとバーシガスマニホールドとがそれを礼形成されている下部固定マニホールド、27は同マニホールドの上方に設けられ回転が阻止され上下方向にのみ可動の可動シール板、10は同可動シール板に設けられている製品ガス排出口、10 Xは同排出口に連る構、11 は朝記可動シール板に設けられている外に、21 Xは同僚小孔、50 をれているバーシガス流入用酸小孔、11 Xは同僚小孔。50

に連る溝、28は下部固定マニホールド26の製品ガスマニホールドと製品ガス排出口10、あるいは同下部固定マニホールド26のパーシガスマニホールドとバージガス流入用微小孔11とを連通させるベローズ、29は下部固定マニホールド26と可動シール板27との間に設けられているばね、30は可動シール板27の回転を阻止する回り止めピンである。

2

[0005] 3は上部固定マニホールドに設けられている軸要、32は本装屋下方の固定部、4は同固定部32に設けられている軸要、31は同固定部に設けられているものである。4は同回転軸に設けられているキー、7は同キーによって前記回転軸に設けられているキー、7は同キーによって前記回転軸に設けられているキー、7は同キーによって前記回転軸5に固定され、上部の可かシール板22と下部の可動シール板27との間において、その下部をスラスト軸要31で支承されて、回転軸5と無数かる回転式吸脱着器。33は前記回転軸5と振動するモータである。

【0006】吸脱着器7には、図8(図8のF-F断面図)に示されるように複数の区画室12(本例では8区画)が銀むられ、その中には吸着剤13が充填されている。この吸脱着器7の端面にはねつ押まれている上下の可助シール板22および27には、図7および図8に示されるようと、それぞれ回転軸に対し方針称な位置にある複数側の区画室(本例では各3区画)をカバーする構8X、9X、あるいは10X、11Xが設けられている。

【0007】上記装置において、原料ガスはガス圧縮機 14によって原料ガス流入口8とはど落8×を経て、回 転式吸脱着器7の原料ガス流入口8と進立で適室12に 入り、そとに充填されている吸着剤13によって特定ガ が、製品ガス排出構10公はおよび排出10を経行 財出される。一方吸脱着器7の回転によって、特定ガスを 吸着した吸着剤を有する区面室が、特定ガス排出溝18と 地立が排出日のと進なった時、特定ガスは異空ボンブ 5の減圧作用によって吸着剤13から難脱して排出回収 される。との状態の時、特定ガスの郵脱を容易にするた めに、バージガス流入用機が和13本とび落11上回収 される。との状態の時、特定ガスの郵脱を容易にするた めに、バージガス流入用機が和13本とび落11上が パージガス流入用機が和13本とび落11上が パージガスが充りる。このよりに、上記装置によっ て、吸胞者器7の回転によって連続的に製品ガスが作ら 1、特定ガスが回収される。

[0008] この装置の性能は、回転開動しているシール面34 および35 (図6)からのガス漏洩量に支配さるので、これを少くする必要がある。このため、上下の可動シール板、22 および27を、それぞればね24 および29によって、回転が変観者器7の端面に押しつけるようにしてシール面の関係をしながらシール面すき間を小さくする構造となっている。

[00001

【発明が解決しようとする課題】極めて大量のガス、例

えば50~100万m'/hを処理するには、装置の大 型化を図らなければならないが、その際当然吸脱着器も 大型、大重量化する。ところが従来のガス回収装置では 吸脱着器は回転式であるから、これを駆動するためのモ ータ、減速機、駆動軸等からなる駆動系も大型化し、そ の製作コストが上昇するのみならず、運転の際の消費電 力も大となり、ランニングコストの上昇の問題が生じ る。

【0010】本発明は、大重量の吸脱着器は固定式と し、軽量の回転弁板を設けることによって駆動系を小型 10 化し、ランニングコストの低いガス回収装置を提供しよ うとするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】内部にその中心軸に沿う 複数の区画室を有しその中に吸着剤が充填されている固 定式吸脱着器、原料ガス用開□と特定ガス用開□とを有 しその一面が前記吸脱着器の一端面に接し前記軸方向に 可動でかつ同軸まわりに回転する第1の回転弁板、原料 ガス用全周溝と特定ガス用全周溝とを有しその面が前記 回転弁板の他の面に接し前記軸方向に可動であるが、同 軸まわりに回転しない第1のシール板、製品ガス用開口 とパージガス用溝とを有しその面が前記吸脱着器の他の 端面に接し前記軸方向に可動でかつ同軸まわりに前記第 1の回転弁板と同速度で回転する第2の回転弁板、およ び製品ガス用全周溝とパージガス用全周溝とを有しその 面が前記第2の回転弁板の他の面に接し前記軸方向に可 動であるが同軸まわりに回転しない第2のシール板を備 え、さらに上記各シール板と上記各回転弁板とを共に上 記吸脱着器のそれぞれの側の端面に押付ける与荷重機構 を備えたことを特徴とするガス回収装置に関するもので 30 ある。

[0012]

[作用] 第1のシール板の原料ガス用全周溝と特定ガス 用全周溝とは同心円状に設けられている。 第1の回転弁 板の原料ガス用開口と特定ガス用開口とは、前記の対応 する全周溝と同じ半径で重なるように設けられている。 したがって回転弁板が回転することによって、原料ガス 用全周溝側から供給された原料ガスは、固定式吸脱着器 の複数の区画室へ順次供給され、特定ガス用全周溝側か ら吸引されると各区画室から順次特定ガスが吸引され る。上記の関係は第2の回転弁板と第2のシール板にお いても同様になり立っている。

[0013]

【実施例】図1は本発明の一実施例の縦断面図、図2は 図1のA-A断面図、図3は図1のB-B断面図、図4 は図1のC-C断面図、図5は図1のD-D断面図であ る。図1において41はその中心軸を鉛直にして設置さ れている外観が筒状の固定式吸脱着器、42は同吸脱着 器を固定部に対して取付ける固定用脚である。従来の吸 脱着器が回転式であったのに対し、本実施例の吸脱着器 50

は固定式であるという点が従来のものとは異る。

【0014】吸脱着器41の内部構造は、図4(図1の C-C断面図)に示されるように従来のものと同じで、 複数の区画室12が設けられ、その中には吸着剤が充填 されている。吸脱着器41の中心には、軸受3,4を介 して回転輪5が設けられている。33は同回転軸を駆動 するモータである.

【0015】51は上部固定マニホールド、52は同マ ニホールドの下方に設けられ、回り止めピン25によっ て回転を抑止され、上下方向にのみ可動のシール板であ る。53は同シール板と前記固定式吸脱着器41とに挟 まれ、上下方向に可動、かつ回転も可能な回転弁板であ る。との回転弁板は、キー6を介して前記回転軸5にそ の軸方向に摺動可能に取付けられている。上部固定マニ ホールド51には、原料ガス用マニホールドと特定ガス 用マニホールドとがそれぞれ形成されている。23は上 部固定マニホールド51のそれらのマニホールドと上下 方向に可動の可動シール板52とを連通するベローズ、 24は上部固定マニホールド51と可動シール板52と

20 の間に設けられ、回転摺動面のガス漏れを防ぐために荷 重をかけるばねである。

[0016] 61は下部固定マニホールド、62はその 上方に設けられ、回り止めピン30によって回転を抑止 され、上下方向にのみ可動のシール板である。63は同 シール板と前記固定式吸脱着器41とに挟まれ、上下方 向に可動、かつ回転も可能な回転弁板である。との回転 弁板63は、キー6を介して回転軸5に摺動可能に取付 けられている。下部固定マニホールド61には、製品ガ ス用マニホールドと特定ガス用マニホールドとがそれぞ れ形成されている。28は下部固定マニホールドのそれ ちのマニホールドと可動シール板62とを連通するベロ ーズ、29は下部固定マニホールド61と可動シール板 62との間に設けられ、回転摺動面のガス漏れを防ぐた めに荷重をかけるばねである。

【0017】図2は上部の可動シール板52の断面(図 1のA-A断面) 図である。図において、54は原料ガ ス流入口、55は原料ガス用全周溝、57は特定ガス排 出口、58は特定ガス用全周溝である。原料ガス用全周 溝55は、原料ガス流入口54と前記ベローズ23とを 介して上部固定マニホールド51の原料ガス用マニホー ルドと連通し、さらに従来技術の場合と同様に原料供給 用のガス圧縮機と連通している。特定ガス用全周溝58 は、特定ガス排出口57と前記ベローズ23とを介して 上部固定マニホールド51の特定ガス用マニホールドと 連通し、さらに従来技術の場合と同様に特定ガス吸引排 出用の真空ポンプと連通している。

【0018】図3は上部の回転弁板53の断面(図1の B-B断面) 図である。図において、56は原料ガス用 開口、59は特定ガス用開口である。可動シール板52 の原料ガス用全周溝55と回転弁板53の原料ガス用開 5

口56とは、その半径は共にR、、その幅は共にW、となるように作られ、重なり合うようになっている。 司動シール板52の特定ガス用金周溝58と回転が乗53のサデガス用金周溝58と回転が乗53の電外では大きないる。原料ガス用間口59とはおいても、それぞれその半径R、その幅W、が等しく作られ、重なり合うようになっている。原料ガス用間口50まよび特定ガス用間口50の張角は共になである。図示のように、など身の和は180度となるように作られているので、原料ガス用間口56と特定ガス用閉口59とは位相が180度がれたところに位置しているといえる。間口の服角なは、図4に示されるように、固定式吸旋器番41の複数個の図4に示されるように、固定式吸旋器番41の複数個の図4に示されるように、固定式吸旋器番41の複数個の図4度が分の環角をは、少くとも1個の区画室12をカバー

する角度βとなっている。 【0019】図1の、下部に設けられている可動シール 板62において、64は製品ガス排出口、65は製品ガ ス用全周溝、67はパージガス入口、68はパージガス 用全周溝である。可動シール板62の断面の図示は省略 されているが、その形状は図2と同様であり、図2にお いて原料ガス流入口54、原料ガス用全周溝55をそれ ぞれ製品ガス排出口64、製品ガス用全周溝65と、ま た、特定ガス排出口57、特定ガス用全周溝58をそれ ぞれパージガス入口67、パージガス用全周溝68と読 み換えたものとなっている。製品ガス用全周溝65は製 品ガス排出□64とベローズ28とを介して下部固定マ ニホールド61の製品ガスマニホールドと連通し、パー ジガス用全周溝68はパージガス入口67とベローズ2 8とを介して、下部固定マニホールド65のパージガス マニホールドと連通している。

【0020】図5は下部の回転弁板83の断面(図1の Dー助新面)図である。図において、66は製品ガス用 開口、69はパージガス流入用像小孔、70はパージガ ス用溝である。この断面は図3に示した上部の回転弁板 53の断面と対応した形状、寸法、角度となっている が、パージガスに関する部分がパージガス流入用微小孔 69とパージガス用溝70とから構成されている点が上 部の回転弁板53と異っている。

【0021】上記装選化おいて、原料ガスはガス圧縮機 によって原料ガス協入口54、原料ガス用全周溝55、40 および原料ガス協入刀54。原料ガス用全周溝51、 なおび原料ガス間口58を経て間定式吸收管器41の 区面室12に入り、そこに充填されている吸管剤13に よって特定ガスが吸管され、吸管されなかったガス、す なわち製品ガスが、製品ガス用閉口66、製品ガス用全 周溝65、および製品ガス開出口64を経て排出され る。本装置においては吸脱管器41は固定されている。 モータ33によって間転機ちが駆動されると、同回転輪 に中・6で連結されている上下の回転弁板53、63は 同じ速度で回転する。回転弁板が180度回転すると、上記の特定ガスを吸着している区面室の上下に、特定が50

ス用開口59とパージガス用溝70が到来する。この 時、特定ガスは真空ポンプの減圧作用によって吸着剤か ら離脱し特定ガス用開口59、特定ガス用全周滯58、 および特定ガス排出口57を経て排出回収される。この 状態の時、特定ガスの離脱を容易にするために、パージ ガス入口67、パージガス用全周溝68、パージガス流 入用微小孔69、およびパージガス用溝70を経てパー ジガスが注入される。上記のプロセスは回転弁板の回転 によって固定式吸脱着器の各区画室で順次行われるの で、連続的に製品ガスが作られ、特定ガスが回収され る。なお上記装置においては、可動シール板52、回転 弁板53、固定式吸脱着器41、回転弁板63、可動シ ール板62の間に、それぞれ回転摺動するシール面があ るが、ばね24、29が、固定マニホールドの側から可 動シール板52、62、回転弁板53、63を吸脱着器 41に押付けているので、ガスの漏洩は防がれている。 【0022】以上詳述したように、本実施例では大容量 化して大型化した場合の吸脱着器は回転させないで固定 し、新に軽量の回転弁板を設けて連続処理を可能とした ので、駆動系のコンパクト化、ガス回収時のランニング

[0023]

「発明の効果」本発明のガス回収装置は、内部化その中心軸に沿う複数の区面室を有しその中に吸着剤が充填されている固定式吸脱着器。 原料ガス用間口とを有し回転する原料とを表している場合である。 10回転弁板、原料ガス用全周線と移足ガス用金周線と移足が大用機となりが大用機を含有し前距割1の回転弁板と同速度で回転する第2の回転弁板、相よび製品ガス用全周線とバージガス用金周線とを有し回転すならで、原数に対象のシール板を偏え、さらに上記名の転弁板とを表し上記をいかまなのシール板を上記との転弁板とを共に上記の脱着器のそれぞれの端面に押付ける与確重機構を備えているので、駆動系が小型化するので製作コスが低減し、消費電力が少くなり、ランニングコストも低下させることができる。

コスト(特に消費電力)低減及び従来の吸脱着器を回転

支持していたスラスト軸受が不用になる等の効果があ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のガス回収装置の一実施例の縦断面図。

【図2】図1のA-A断面図

【図3】図1のB-B断面図

[図4]図1のC-C断面図 [図5]図1のD-D断面図

【図6】従来のガス回収装置の縦断面図

【図7】図6のE-E断面図

【図8】図6のF-F断面図

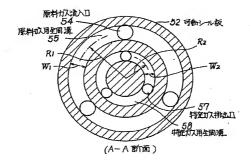
【図9】図6のG-G断面図

【符号の説明】動受

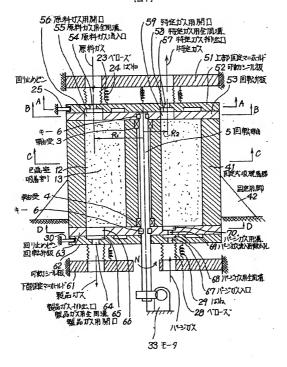
3 軸受

	7		8
5	回転軸	* 3 2	固定部
6	+-	3 3	モータ
7	回転式吸脱着器	3 4	シール面
8	原料ガス流入□	35	シール面
8 X	溝	. 41	固定式吸説着器
9	特定ガス排出口	4 2	固定用脚
9 X	溝	5 1	上部固定マニホールド
10	製品ガス排出口	5 2	可動シール板
10X	潜	5 3	回転弁板
11	パージガス流入用微小孔	10 54	原料ガス流入口
11X	溝	5 5	原料ガス用全周溝
12	区画室	56	原料ガス用開口
13	吸着剤	5 7	特定ガス排出口
14	ガス圧縮機	5 8	特定ガス用全周溝
15	真空ポンプ	5 9	特定ガス用開口
21	上部固定マニホールド	6 1	下部固定マニホールド
22	可動シール板	6 2	可動シール板
23	ベローズ	6 3	回転弁板
24	ばね	6 4	製品ガス排出口
2.5	回り止めピン	20 65	製品ガス用全周溝
26	下部固定マニホールド	66	製品ガス用開口
2.7	可動シール板	6 7	パージガス入口
2.8	ベローズ	6 8	パージガス用全周溝
29	ばね	6 9	バージガス流入用微小孔
30	回り止めピン	7 0	パージガス用溝
21	スラスト軸受	*	

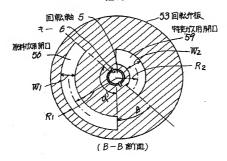
[図2]



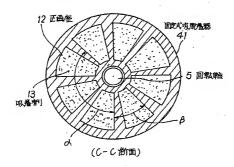
【図1】



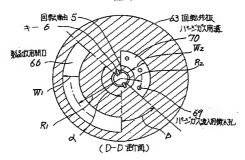
[図3]

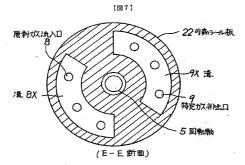


【図4】

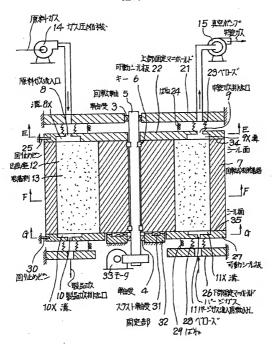




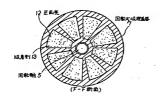




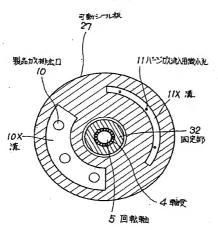
【図6】







[図9]



(G-G 断面)

フロントページの続き

(72)発明者 泉 順 長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工業株式 会社長崎研究所内 (72)発明者 大嶋 一晃

(2) 発明者 大鳴 一晃 長崎市飽の浦町1番1号 三菱重工業株式 会社長崎造船所内 (72)発明者 縄田 秀夫 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 三 菱重工業株式会社内

(72)発明者 石崎 安良 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 三 菱重工業株式会社内